PAT-NO:

JP407000821A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07000821 A

TITLE:

HYDROGENATION CATALYST, PROCESS FOR ITS PREPARATION, AND

**USE THEREOF** 

PUBN-DATE:

January 6, 1995

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

DECKERS, GREGOR

N/A

DIEKHAUS, GERHARD DORSCH, BERND

N/A

FROHNING, CARL DIETER

N/A

HORN, GERHARDT

N/A

N/A

HORRIG, HORST B

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

**HOECHST AG** 

N/A

APPL-NO:

JP06050630

APPL-DATE: March 22, 1994

PRIORITY-DATA: 934310053 (March 27, 1993)

INT-CL (IPC): B01J023/78, B01J035/10, C09K003/00

US-CL-CURRENT: 502/243

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To form a hydrogenation catalyst comprising nickel, nickel oxide, or the like, so as to have a specific surface area and a total pore volume and to give high selectivity and conversion rate at high flow rate and high hydrogenation temperature.

CONSTITUTION: A hydrogenation catalyst is obtained by comprising 25-50 wt.% nickel (metal), 10-35 wt.% nickel oxide, 4-12 wt.% magnesium oxide, 1-5 wt.% sodium oxide and the remainder of an inert support material. The total of nickel and nickel oxide is 40-70 wt.%, and the hydrogenation catalyst has a surface area of 80-200 m2/g determined by BET and a total pore volume of 0.35-0.6 ml/g determined by mercury porosimetry. The total pore volume is made up of 30-60% by volume of pores having pore radii of ≤40 Å, 4-10% by volume of pores having pore radii of >40-300 & angst;, and 30-60% by volume of pores having pore radii of >300-5000 Å

COPYRIGHT: (C)1995, JPO

4/15/05, EAST Version: 2.0.1.4

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-821

(43)公開日 平成7年(1995)1月6日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号 庁内整理番号

B01J 23/78

Z 8017-4G

35/10

3 0 1 G 8017-4G

// C09K 3/00

109

請求項の数10 OL (全 6 頁) 審査請求 有

(21)出願番号

特願平6-50630

(22)出願日

平成6年(1994)3月22日

(31)優先権主張番号 P43 10 053:8

(32)優先日

1993年3月27日

(33)優先権主張国 ドイツ (DE)

(71)出願人 590000145

ヘキスト・アクチェンゲゼルシャフト ドイツ連邦共和国、65926 フランクフル

ト・アム・マイン(番地なし)

(72)発明者 グレーゴル・デッカース

ドイツ連邦共和国、46509 クサンテン、

レーゼル・ストラーセ、23

(72)発明者 ゲルハルト・デイークハウス

ドイツ連邦共和国、46147 オーパーハウ ゼン、ウアルズマーマルクストラーセ、89

(74)代理人 弁理士 江崎 光史 (外2名)

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 水素化触媒、その製造方法およびその用途

#### (57)【要約】 (修正有)

【構成】 ニッケル、酸化ニッケル、酸化マグネシウ ム、酸化ナトリウムおよび水不溶性の担体物質よりなる 水衆化触媒であって、ニッケル25-50重量%、酸化ニッ ケル10-35重量%、酸化マグネシウム 4-12重量%、酸 化ナトリウム 1-5 重量%および担体物質の残部よりな り、ニッケルと酸化ニッケルの合計が40-70重量%であ り、その際、触媒がBET 法による80-200m²/g の表面積 および水銀ポロジメトリーによる0.35-0.6 ml/gの全細 孔容積を有し、この全細孔容積が≦40Åの細孔半径を有 するもの30-60容量%、>40-300 Åの細孔半径を有す るもの4 -10容量%、>300 -5000Åの細孔半径を有す るもの30-60容量%よりなる水素化触媒、その製造方法 及びその使用方法。

【効果】 特に、100 -160 ℃の温度においてプロバナ ール、n ーブタナールおよびi ーブタナールの水素化に 好適である。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ニッケル、酸化ニッケル、酸化マグネシ\*

ニッケル(金属)

酸化ニッケル

酸化マグネシウム

酸化ナトリウム

担体物質

よりなり、そしてニッケルおよび酸化ニッケルの合計が 40ないし70重量%であり、その際、上記水素化触媒がBE T 法によって測定して80ないし200 m²/gの表面積および※10

≤40Åの細孔半径を有するもの

- > 40ないし300 Åの細孔半径を有するもの
- > 300 ないし5000人の細孔半径を有するもの 30ないし60容量%

よりなることを特徴とする、上記水素化触媒。

【請求項2】 水素化触媒の表面上の5-10の原子層が SAM 分析法によって測定して、

18ないし30原子%、好ましくは20ないし28原子%のNi、 1.2 ないし3.0 原子%、好ましくは1.5 ないし2.5 原子 %ONa.

2.8 ないし4.8 原子%、好ましくは3.2 ないし4.5 原子 20 %のMg、を含有することを特徴とする請求項1に記載の 水素化触媒。

【請求項3】 金属ニッケルの表面積が水素の化学吸着 によって測定して100 ないし130 m²/g Ni の大きさであ ることを特徴とする請求項1または2に記載の水素化触 媒。

【請求項4】 担体物質として酸化アルミニウムまたは 二酸化ケイ素、特にケイ酸、シリカゲル、ケイソウ土ま たはケイ土の形のそれを含有することを特徴とする請求 項1ないし3のうちのいずれか一つに記載の水素化触 媒、

【請求項5】 沈澱工程において、ニッケル塩、マグネ シウム塩および炭酸ナトリウムならびに担体物質から生 触媒を調製し、この生触媒を母液の分離およびアルカリ 溶液中での部分洗滌の後にスラリー化し、それを液体相 から分離し、乾燥しそして乾燥された生触媒を全ニッケ ル含有量の42ないし83重量%が金属の形で存在するまで 水素で処理することを特徴とする請求項1ないし4のう ちのいずれか一つに記載の水素化触媒の製造方法。

【請求項6】 沈澱工程において、0.5 ないし0.8 mol/ 40 1 のニッケル塩および0.1 ないし0.2 mol/1 のマグネシ ウム塩を含有する95ないし100 ℃の温度の水溶液を0.9 ないし1.1 mol の炭酸ナトリウムの95ないし100 ℃の温 度の溶液中に、Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>: (Ni +Mg) のモル比= 1: 0.60 ないし0.65となるまで撹拌混入し、そして次いで直ちに 担体物質を0.5 ないし5 分間にわたって添加し、そして 生成した生触媒を母液から沪別し、流出する洗滌水が15 00ないし2000μS の伝導率を有するまで熱水をもって部 分洗滌し; その後で生触媒を1ないし3倍の量の水の中

\*ウム、酸化ナトリウムおよび水不溶性の担体物質を含有 する水素化触媒において、上記水素化触媒が、

25ないし50重量%

10ないし35重量%

4ないし12重量%

1ないし5重量%

残部

※水銀ポロジメトリーにより測定して0.35ないし0.6 ml/g の全細孔容積を有し、そしてこの全細孔容積が、

30ないし60容量%

4ないし10容量%

★mol 当たり0.06ないし0.08 molの水酸化ナトリウム溶液 または0.03ないし0.04 molの炭酸ナトリウムとかき混 ぜ、そして40ないし60℃の温度において1ないし5時間 攪拌した後に生触媒を懸濁液から分離することを特徴と する請求項5に記載の方法。

【請求項7】 懸濁物から分離されそして乾燥された生 触媒を350 ないし450 ℃の温度において、この生触媒1 kg当たり0.5 ないし5.0 km³/h の還元ガスであって水素 80ないし100 容量%を含有する還元ガスで処理すること を特徴とする請求項5または6に記載の方法。

【請求項8】 乾燥された生触媒1kg当たり1ないし3 Nm³/h の還元ガスを使用することを特徴とする請求項7 に記載の方法。

【請求項9】 上記水素化触媒をプロパナール、n-ブ タナールおよび i ーブタナールの水素化に使用する方 法。

30 【請求項10】 上記水素化触媒を100 ないし160 ℃に おいて使用することを特徴とする請求項9に記載の水素 化触媒の使用方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ニッケル、酸化ニッケ ル、酸化マグネシウムおよび水不溶性の担体物質よりな る還元された水素化触媒に関する。

[0002]

【従来の技術】アルデヒド類の水素化のための活性な触 媒成分としてのニッケルを基礎にした触媒は、従来技術 に属する。

【0003】ヨーロッパ特許出願公開第0322049 号に は、

- 1) SiO<sub>2</sub> / Niのモル比=0.15-0.35
- 2) (Mg; Ba) / Niのモル比=0-0.15

よりなり、その際ニッケルの一部が金属の形で存在する 水素化触媒が記載されている。

【0004】ニッケルを基礎にした公知の水素化触媒 は、約100 ℃までの水素化温度においてのみアルデヒド に懸濁しそして沈澱工程において使用されたニッケル1★50 類の水素化に使用されうる。何故ならば、水素化温度が

上昇すると費用のかかる蒸留によらなければ分離されな いことがある望ましくない副生成物が生成されるからで ある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の解決 すべき課題は、高い流量および110 ℃以上の水素化温度\*

ニッケル(金属)

酸化ニッケル 酸化マグネシウム 酸化ナトリウム

担体物質

よりなり、そしてニッケルおよび酸化ニッケルの合計が 40ないし70重量%であり、その際、上記水素化触媒がBE

≤40Åの細孔半径を有するもの

> 40ないし300 Åの細孔半径を有するもの 4ないし10容量%

> 300 ないし5000 A の細孔半径を有するもの 30ないし60容量%

T 法によって測定して80ないし200 m²/gの表面積および※

よりなることを特徴とする、上記水素化触媒によって解 決され得た。

【0007】本発明による水衆化触媒は、更に、選択的 20 にそしてまた好ましくは以下の特徴を有する:

- a) 水素化触媒の表面上の5-10の原子層がSAM 分析法 によって測定して、18ないし30原子%、好ましくは20な いし28原子%のNi、1.2 ないし3.0 原子%、好ましくは 1.5 ないし2.5 原子%のNa、2.8 ないし4.8 原子%、好 ましくは3.2 ないし4.5 原子%のMg、を含有すること;
- b) 金属ニッケルの表面積が水素の化学吸着によって測 定して100 ないし130 m²/g Ni の大きさであること;
- c) 担体物質として酸化アルミニウムまたは二酸化ケイ 素、特にケイ酸、シリカゲル、ケイソウ土またはケイ土 30 元ガスを使用すること。 の形のそれを含有すること。

【0008】本発明は、更に、水素化触媒の製造方法に おいて、沈澱工程において、ニッケル塩、マグネシウム 塩および炭酸ナトリウムならびに担体物質から生触媒を 調製し、この生触媒を母液の分離およびアルカリ溶液中 での部分洗滌の後にスラリー化し、それを液体相から分 離し、乾燥しそして乾燥された生触媒を全ニッケル含有 量の42ないし83重量%が金属の形で存在するまで水素で 処理することを特徴とする水素化触媒の製造方法に関す

【0009】上記の製造方法の選択的な、そして好まし い実施の態様は、下記のとおりである:

d) 沈澱工程において、0.5 ないし0.8 mol/l のニッケ ル塩および0.1 ないし0.2 mol/1 のマグネシウム塩を含 有する95ないし100 ℃の温度の水溶液を0.9 ないし1.1 mol の炭酸ナトリウムの95ないし100 ℃の温度の溶液中 に、Na2CO3: (Ni+Mg) のモル比=1:0.60ないし0.65 となるまで撹拌混入し、そして次いで直ちに担体物質を 0.5 ないし5 分間にわたって添加し、そして生成した生 \*おいて高い選択率および99.5%以上の転化率を示す水素 化触媒を提供することであった。

[0006]

残部

【課題を解決しようとする手段】驚くべきことには、上 記の課題は、水素化触媒であって、この水素化触媒が、

> 25ないし50重量% 10ないし35重量% 4ないし12重量% 1ないし5重量%

30ないし60容量%

※水銀ポロジメトリーにより測定して0.35ないし0.6 ml/g の全細孔容積を有し、そしてこの全細孔容積が、

★00µS の伝導率を有するまで熱水をもって部分洗滌し: その後で生触媒を1ないし3倍の量の水の中に懸濁しそ して沈澱工程において使用されたニッケル1 mol 当たり 0.06ないし0.08 molの水酸化ナトリウム溶液または0.03 ないし0.04 molの炭酸ナトリウムとかき混ぜ、そして40 ないし60℃の温度において1ないし5時間撹拌した後に 生触媒を懸濁液から分離すること;

- e) 懸濁物から分離されそして乾燥された生触媒を350 ないし450 ℃の温度において、この生触媒1kg当たり0. 5 ないし5.0 Nm3/h の還元ガスであって水素80ないし10 0 容量%を含有する還元ガスで処理すること;
- f)乾燥された生触媒1kg当たり1ないし3km3/hの還

【0010】水素化触媒をよりよく成形するために、0. 5 ないし5重量%のグラファイトを添加することができ る。本発明による水衆化触媒は、プロパナール、および nーブタナールおよび iープタナールの水素添加のため に、好ましくは110 ないし160 ℃において使用されう

【0011】本発明による水素化触媒を用いることによ り、プロパナールおよびブタナールの水素化は、水素化 の経済性を改善するために、同時に加圧下に水蒸気を回 収しながら実施されうる。通常の水素化触媒に比較し て、水素化は、触媒 1 kg 当たりアルデヒド0.8 ないし1. 0 kg/hの触媒上の高められた空間速度において実施され

【0012】選択率は、99.5%より大きく、大抵99.9よ り大きい。使用されたアルデヒドの約0.01%が最終生成 物中に残留する。アルデヒドの0.1%以下が一酸化炭 素、エーテル類、アセタール類およびエテル類に変換さ na.

【0013】 n-ブタナールの水素化においては、ジブ 触媒を母液から沪別し、流出する洗滌水が1500ないし20★50 チルエーテルの生成は、50ppm 以下であり、それによっ

4/15/05, EAST Version: 2.0.1.4

40

て最終生成物の蒸留は、省略されうる。 n ープロパナールの水素化においては、ジプロピルエーテルの生成は、20 ppm以下である。

#### 【0014】使用された分析方法

#### 1. BET-表面積測定

ブルナウアー(Brunauer)、エメット(Emmett)およびテラー(Teller)によるBET全表面積の測定方法は、ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサエティー第60巻(1938 年) 第309 頁(J. Amer. Chem. Soc. 60(1938), p 309)に記載されている。

 Hgーポロジメトリーによる細孔容積の測定 (全細孔容積および細孔分布) リッター (H.L.Ritter) 、ドレーク(L.C.Drake) による3900 barまでのHgーポロジメトリーによる細孔容積の測定方法は、Ind. Engng. chem. analyt. Edit17(1945)782 に記載されている。

#### 3. 化学吸着による表面積の測定

20℃において吸着された水素量の化学吸着によるニッケルの表面積の測定方法は、ジャーナル・オブ・キャタリシス(J. of Catalysis) 81(1983)204 および96(1985)51 207 に記載されている。

# 4. 細孔半径の測定

細孔半径の測定方法は、グレッグ (S.J.Gregg)およびシング(K.S.W.Sing)によるアドソープション・サーフェス・エリア・アンド・ボーロジティ(Adsorption Surface Area and Porosity, Academic Press New York-London (1967),pp. 160-182) に記載されている。

5. SAM 分光法(Scanning Auger Microprobe) による表面積分析

分析は、パーキン- エルマー社(Perkin-Elmer)製のSAM 分光計PHI660型を用いて実施された。

【0015】分析されるべき試料は、分子ポンプによって試料室内において≦1×10-8 torrの真空度まで排気された。電子銃は、電子線を発射し、それは試料を撃った。電子流による試料の強い電荷によって、いわゆるマルチプレックス(MULTIPLEX) 測定がそれぞれの試料の5箇所の異なった点において実施され、その際できうる限り測定時間を短くするために、予期された元素エネルギー範囲のみが走査された。

【0016】SAM 分析法は、ブリッグス(D.Briggs)お 40 よびシアー(M.Seah)による「オージェおよびX線光電子 分光法による実際的表面分析」("Practical surface an alysis by Auger and X-ray photoelectronic spectros copy", John Wiley andSons, NewYork, London (1983) pp. 217 ff, 283 ff)に記載されている。

【0017】試料から放射されるオージェ電子の測定および分析は、円筒型ミラー分析計によって実施された。 分析の際には、以下の諸条件が選択された:

エネルギー分解(E/E):

0.6 %

活性化エネルギー:

10 kV/10 mA

側方分解:

約220 nm

定量分析評価は、"ハンドブック・オブ・オージェ・スペクトロスコピー(Handbook of Auger Spectroscopy)" に公表されている純元素の感度係数に基づくものであった。

【0018】元素ニッケル、ナトリウムおよびマグネシウムの対応する数値が測定されそして評価された。

### 水素化触媒の性質

最終の分析においてその有利な水素化特性のための前提 である水素化触媒の特定の物理的および化学的性質が製 造の際の以下の特徴および手段によって本質的に達成さ れる。

【0019】沈澱工程において、塩基性のニッケルーマンガン混合炭酸塩の一緒の沈澱および担体物質上へのその沈着が起こる。沈澱条件は、塩基性炭酸マグネシウムを含有する沈澱物の部分ができうる限る難溶性の形で存在するように選択される。

【0020】沈澱工程において得られた生触媒は、本発明に従って僅少な沈澱した塩基性炭酸マグネシウムしか生触媒から洗い出されないように部分的にのみ洗滌される。部分的に洗滌された生触媒の調節された続いてのアルカリ化もまた本発明に属し、それによって触媒表面上への必要なアルカリの富有化が達成される。

【0021】生触媒の乾燥は、重要なことではない。それは、比較的広い範囲の乾燥条件において、例えば50ないし100 ℃の空気流中で実施される。重要でありそして発明性のあるものは、生触媒の水素化触媒への還元である。この還元は、温度を350 ないし450 ℃に、そして水素流の速度を0.25ないし0.75m/s に保つことによって、30 ニッケル含有成分の部分的還元が達成されるように実施される。42ないし83%の還元度が有利であることが立証された。

【0022】固定床水素化において使用される場合には、生触媒は、乾燥に先立って、例えば抽出物へと成形され、乾燥され、還元されそしてこの形で使用されるかまたは還元後に公知の方法でN2中の少量のO2を用いて処理することによって安定化される〔ブルーメ(H.Blume),ナウンドルフ(W.Naundorf)およびヴルーベル(A.Wrubel)によるケミカル・テクノロジー(Chem.Techn., Vol. 15(1963), p.583 参照〕。

【0023】水素化触媒の表面におけるNaの枯渇は、有用な生成物の損失に導く分裂および副反応の増加の原因になることが発見された。水素化触媒の表面におけるNa 濃度が過剰な場合には、水素化活性が次第に低下する。更に、アルドール化生成物が生成する傾向が生ずる。

【0024】水素化触媒の表面におけるMsの枯渇は、本発明による触媒に比較して好ましくない変化した細孔構造に導き、そしてまた望ましくない副生成物、特に分裂生成物の生成をもたらす触媒活性の増加へと導く。Msの50大過剰は、不活性化の、そして従って水素化触媒の性能

の低下の原因となる。

【0025】表面層におけるNaの部分は、水素化触媒の 選択率の調整、従って分裂反応および副反応の抑制に必 要である。表面層におけるNa濃度の増加は、生触媒をア ルカリ溶液中にスラリー化することによって達成され る.

#### [0026]

【実施例】以下の例は、本発明を限定することなく更に 詳細に説明するものである。

#### 例 1

#### 水素化触媒の製造

Ni(NO3)2・6H2O 1906 g およびMg(NO3)2・6H2O 355.6 g を99°Cにおいて水10.41に溶解する。

【 0 0 2 7 】 攪拌機付反応器内で無水のNa2 CO3 1500 g を99℃において水14 1に溶解する。強力な攪拌下に、上 記のNi-Mg 溶液を炭酸ナトリウム溶液中に3 分間にわた って均一に注ぎ入れる。ケイソウ土230 gを粉末の形で 添加し、そして生成した懸濁液をまず更に3分間攪拌 し、そして次に沪過する。フィルターケーキを70℃に温 めた水27 1で洗滌する。流出した最後の洗滌水は、1800 20 μS の伝導度を有していた。

【0028】上記のフィルターケーキを0.25重量%の濃 度の水酸化ナトリウム溶液6000g中に懸濁し、そして50 ℃において 2時間撹拌しそしてフィルタープレスで沪過 する。フィルターケーキを圧縮空気で1分間処理する。 フィルターケーキの湿分は、水82%であった。この形態 でフィルターケーキをペレット(6 m φ) に成形した。 成形されたフィルターケーキを乾燥棚内で50℃において 5 時間、60℃において3 時間そして75℃において8 時 間、重量が一定になるまで乾燥せしめた。

【0029】生触媒は、次の分析値を有していた:

nーブタナール供給量	時間
( ml/h )	( h )
200	24
225	24
250	連続的操作

運転開始期中ならびに連続運転中、H2の量は、一定に保 たれる。蒸気の形で得られる水素化生成物は、凝縮され そして分析される。

【0031】水素化生成物は、99.9重量%までn-ブタ ノールよりなり、そして未反応のn-ブタナール0.1 重 量%ならびに副生成物としてのジーn-ブチルエーテル <20ppm を含有する。水素化生成物と共に、使用された</p> n-ブタナール1kg当たり約0.4 kgの水蒸気が連続操作 の間に > 1.8 barにおいて得られる( 反応温度に対応す る水蒸気圧)。

## 使用例2

# プロパナールの水素化

例1に従って製造された触媒を、6mmのペレット(250 m 1)の形で、まず使用例1と同じ反応器系内で3.5 bar に※50 いることによってプロパナールの水素化においても水蒸

\*Ni 37.8 重量% Mg0 5.2 重量% Na<sub>2</sub>O 1.1 重量%  $\omega_2$ 6.0 重量% 担体物質 22.7 重量% 6.5 重量% 湿分 かさ密度 530 g/1

8

生触媒を425 ℃において4時間還元した。この目的で2 kgの生触媒上に還元ガス 6Nm³/h を導いた。還元ガス 10 は、水素99.5容量%および窒素0.5 容量%からなるもの であった。

【0030】還元の際に、0.76 kg の重量損失が観察さ れた。53重量%の全ニッケル含量の場合には、還元され た触媒において72%の還元度が測定された。

#### 使用例1

#### nーブタナールの水素化

例1に従って製造された触媒を6mのペレット(250 ml) の形で、まず加熱-冷却用ジャケットを備えた管状反応 器(内径: 32 mm)内で4bar において730 N1/hの水素流 中で20℃/hの加熱速度において120 ℃にする。120 ℃に 達した後に、n-ブタナール(液体)50 ml/h を、反応 器の上流に存在しそして100 ℃の蒸発器温度において73 0 N1/hのH2流を通される蒸発器に供給する。H2/ ブタナ ール-蒸気混合物を上記反応器の上流にある余熱器内で 反応温度に加熱する。12時間後に、n-ブタナールの供 給量を75 ml/h に、そして更に12時間後に、100 ml/hに 増加する。その後で、ブタナール供給量を24時間の間隔 でn-ブタナール25 ml の段階で増加せしめる。ブタナ ール供給量を増加せしめながら、余熱器および反応器の 30 温度を同時に下記のように上昇せしめる:

余熱器/ 反応器温度 (°C) 123 126 128

※おいて水素流(730 N1/h)中で20℃/hの加熱速度で125 ℃に加熱する。次いでプロパナール(液体)を蒸発器に まず50 ml/h の量で12時間にわたって供給する。プロパ 40 ナールの供給量を12時間の間隔でそれぞれ25 ml/h づつ 150 ml/hまで増加せしめる。150 ml/hの供給量に達した 時に、余熱器および反応器の温度を128 ないし130 ℃に 上昇せしめる。得られた水素化生成物を冷却によって凝 縮せしめそして分析する。それは、n-プロパノール約 99.9重量%および未反応のプロパナール < 0.1重量%よ りなる。副生成物として2-メチルペンタノン-3<10 Oppmおよびジーn-プロピルエーテル <20 ppmが分析さ

【0032】使用例1と同様に、本発明による触媒を用

気 (≦1.3 bar)が得られる。 使用例3

#### i -ブタナールの水素化

i-プタナールの水素化のために、例1よりの触媒(25 0 ml) を使用例1と同じ条件下においてH2下に120 ℃に 加熱した。次に、i -ブタナール 50 ml/hを供給した。 水索化圧(3.5 bar) 、反応温度(120℃) およびHz供給量 (730 NI/h)を一定に保った。

【0033】得られた水素化生成物は、i-ブタノール ル≤0.03重量%およびジーi -ブチルエーテル<20 ppm を含有していた。本発明による触媒におけるi-ブタナ ールの水素化によって>1.8bar の水蒸気が得られる。 比較例

### nーブタナールの水素化

使用例1と同じ管状反応器において、6㎜のペレットの 形の市販のニッケル触媒55/5 TST (HOECHST AG) を、3. 5 barの730 NI/hの水素流中で20℃/hの加熱速度で100 ℃に加熱する。

【0034】次に、反応器の上流に位置し、H2 730 NI/ 20 によっても生ずる。 h を供給される蒸発器にn-ブタナール(液体)50 ml/ h を100 ℃において供給した。反応器に入る前に、H2/ ブタナール蒸気混合物を余熱器内で反応器温度に加熱す る。12時間後に、n-ブタナールの供給量を75 ml/h に、そして12時間の間隔で150 ml/hの量まで増加する。 これらの反応条件下に、n-ブタノール98.9重量%、ア セタール0.3 重量%、ブタナールの三量体アルドール化

10

生成物0.3 重量%、炭化水素類0.1 重量%、2-エチル ヘキサノール0.1 重量%、ジーnーブチルエーテル0.1 重量%およびG/G エステル類200 ないし300 ppm より なる水素化生成物が得られた。

【0035】使用されたn-ブタナールのうちの1.0 な いし1.2 重量%が水素化分解を経て流出する水素化水素 中に含有されているプロパンおよびメタンに転化され た。本発明による触媒に比較して、市販の触媒を使用し た場合には、100 ℃においてすでにかなりの割合の副生 ≥99.95 重量%よりなり、そして未転化のi-ブタナー 10 成物が生じた。純n-ブタノールを得るために特に困難 なことは、エステル含量の増加と共にnーブタノールの 不均衡な損失に導かれるジーn-ブチルエーテルの蒸留 による除去である。

> 【0036】更に、本発明による触媒に比較して、不利 なことは、水素化分解によって生ずる所望の生成物の比 較的高い損失 (>1重量%) である。 n-ブタナールの 供給量が150 ml/h以上に増加された場合には、特にジー n-n-ブチルエーテルおよび水素化分解による分裂生 成物の生成が増大する。同じ効果は、水素化温度の上昇

【0037】本発明による触媒に比較して、従来技術に よる触媒は、最高でアルデヒド量の60%しか転化せしめ ず、しかも水素化生成物もまた強く汚染されている。そ の他の欠点としては、水素化温度の限界は、最高100℃ と見なされ、その際、利用できる水蒸気は得られないこ とである。

# フロントページの続き

(72)発明者 ベルント・ドルシユ

ドイツ連邦共和国、46244 ボットロップ、 フリーデンストラーセ、46ツエ

(72)発明者 カール・デイーター・フローニング ドイツ連邦共和国、46485 ウエーゼル、 レグニッストラーセ、50

(72)発明者 ゲルハルト・ホルン

ドイツ連邦共和国、46147 オーバーハウ ゼン、ブンゼンストラーセ、19

(72)発明者 ホルスト・ブルクハルト・ホルリッヒ ドイツ連邦共和国、46147 オーバーハウ ゼン、ランゲンベルクストラーセ、1